

Estetik kuron iş akışı: GC Initial LiSi Block & Initial LiSi Press



LİTYUM DİSİLİKAT: UZUN SÜRELİ GÜZELLİK
Initial LiSi Block & Initial LiSi Press, benzersiz güç ve olağanüstü estetiği daha hızlı ve kullanıcı dostu bir süreçle birleştirir. Minimum efor ve mükemmel fiziksel özelliklerle olağanüstü bir estetik kuron elde edin.

Daha fazla bilgi için
QR kodunu taratın:



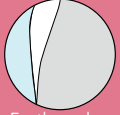
Preparasyon önerileri



Round Shoulder



Deep chamfer



Feather edge



Undercut



Jump margin

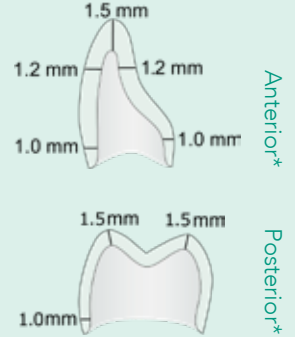


6°-10° Aksiyal duvar
konikliği

Minimum
kalınlıkta
tutun*

Yuvarlatılmış
iç duvarlar

Pürüzsüz
bitim
çizgisi



*Initial LiSi Block & Initial LiSi Press için öneriler. Her zaman üreticinin talimatlarına uyun.

Simantasyon önerileri



Retantif
olmayan
restorasyonlar



Kuru çalışma
alanı
sağlanabilir



Yüksek estetik
gerekl



Ekstra adezyon
gerekl

Tüm simantasyon işlemlerinizi için adım adım açıklamaları
GC Luting Guide'da bulabilirsiniz:



GC-CEM ONE, indirekt restorasyonların güçlü ve dayanıklı bir şekilde simantasyonu için tasarlanmış, dual cure, son derece gelişmiş bir universal self-adeziv rezin simandır.

- **Güvenilir:** opak veya kalın restorasyonlarda bile etkili polimerizasyon
 - **Universal:** retantif olmayan restorasyonlar da dahil olmak üzere her türlü restorasyon için yüksek performans (Adhesive Enhancing Primer veya G-Premio BOND kullanıldığında)
 - **Teknik hassasiyet yoktur:** nem toleransı, ideal viskozite, fazlalıkların kolayca temizlenmesi
 - **Basit:** kolay kullanımlı standartlaştırılmış protokol
 - **Estetik:** Uzun süre kalıcı ve görünmez marjinler için 4 renk seçeneği ve mükemmel aşınma direnci
- Alternatif olarak, retantif preparasyon için kolay kullanımlı ve çok yönlü bir rezin modifiye cam-iyonmer siman olan FujiCEM Evolve kullanılabilir.

Adım-adım preparasyon



1. Preparasyona başlamadan önce, bir silikon anahtar veya ağız içi tarama yaparak aşınma miktarı kontrol edilebilir.



2. Preparasyonun derinliği, yuvarlak elmas frez ile oluklar açıldıktan sonra silindirik frez kullanılarak olukları birleştirilerek kontrol edilebilir.



3. Komşu dişlerin korunması ve giriş yolu için uygun bir koniklik oluşturulması tavsiye edilir.



4. Preparasyonun aşınma miktarı palatal konkavite ve singulum takip edilebilir.



5. İnsizal kenarın düzeltilmesi ve yuvarlak bir bitim oluşturulması sağlanmalıdır.



6. Preparasyonun derinliği herhangi bir noktadan silikon anahtar veya ağız içi tarayıcı ile kontrol edilebilir.



7. Ölçü, geleneksel yolla veya dijital olarak alınabilir.

PREPARASYON AŞAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HATALAR:

- Aşındırma esnasında doğal diş formuna dikkat edilmemesi
- Palatal konkavitenin olmaması
- Çok yüksek proksimal açığı
- Undercut & mine hook
- Dişeti konturu ile uyumsuzluk

Adım adım ön işlem



1. Preparasyonu temizleyin, yıkayın ve kurulaştırın.



2. Uyumu kontrol edin. Restorasyonu çıkartın ve temizleyin.



3. Hidroflorik asit ile 20 saniye asitleyin. Restorasyonu yıkayın ve kurutun.



4. Restorasyon üzerine silan, örneğin G-Multi Primer uygulayın. Hava ile kurutun.



5. Hazırlanan dişi yıkayın ve kurutun.

G-CEM ONE ile adım adım simantasyon



6A. Opsiyonel olarak, G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER uygulayın, 10 saniye bekleyin ve 5 saniye kurutun. Işıklı polimerizasyon gerekli DEĞİLDİR.



6B. Opsiyonel olarak G-Premio BOND uygulayın, 10 saniye bekleyin, 5 saniye kurutun ve 10 saniye ışıkla polimerize edin.



7. G-CEM ONE'ı doğrudan restorasyonun içine uygulayın.



8. Hemen preparasyonun üzerine yerleştirin. Orta düzeyde basınç uygulayın.



9. Siman kauçuk kıvamına geldiğinde, orta düzeyde basıncı koruyarak fazlalığı temizleyin. Opsiyon: fazlalığı temizlemek için 1 saniye ışıkla sertleştirilebilir.



10. Orta düzeyde basıncı korurken, tüm yüzeyleri/kenarları 20 saniye boyunca ışıkla sertleştirin veya malzemeyi 4 dakika boyunca sertleşmeye bırakın.



11. Marjineri lastik polisaj lastikleri ile cıalayın. Oklüzyon kontrolü ve düzeltilmiş alanların cıalanması ile devam edin.

İPUÇLARI & PÜF NOKTALARI

- Geçici yapımında, güzel sonuçlar ve kolay cıalama için TEMPSMART DC kullanın.
- Rezin siman kullanırken rubber dam ile izolasyon tavsiye edilir.
- Simantasyon öncesi diş yüzeyinin kumlanması önemle önerilir.
- Lityum disilikat restorasyon üzerinde Silan kullanımı zorunludur.

- Düşük retatif preparasyonlarda, selective-etch asitleme işleminden sonra G-CEM ONE ile birlikte G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer veya G-Premio BOND ile kullanılmalıdır.